This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

®日本国特許庁(JP)

1D 特許出願公開

四公開特許公報(A)

平2-155142

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月14日

H 01 J 9/22 9/02 Z

6680-5C 6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全8頁)

9発明の名称 ブラズマデイスプレイパネルおよびその蛍光面形成方法

②特 願 昭63-309419

20出 顧 昭63(1988)12月7日

@発明者工藤 芳梅

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式

会社内

加発明者 田辺

出 推

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式

会社内

⑪出 顋 人 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

砚代 理 人 弁理士 营井 英雄 外5名

切 和 1

1. 発明の名称

プラスマディスプレイパネルおよびその貸先面 形成方法

2. 特許請求の範囲

(1) 削面板と複数のマトリクス状またはライン 状の表示要素用セルを構成するセル障壁を有する 背面板とを互いに平行に対向するように配設して なるプラズマディスプレイパネルの前記セル障壁 の壁面に蛍光面を形成する方法において、

前記背面板上の前記セル障壁内に蛍光体スラリー液を充填し、

直後に前記背面板を略重直もしくはそれ以上に 値は、

前記蛍光体スラリー被に含有される蛍光体が前記セル障壁上に沈降するまで静盤し、 十分に沈降した後乾燥し、 蛍光面を硬化させる

ことを特徴とするプラズマディスプレイパネルの 徴光面形成方法。

(2)削配セル降壁内への蛍光体スラリーの充填

は、スプレー法、スクリーン印刷法もしくはスク リーン印刷用のゴムスキージを用いて行うことを 特徴とする額求項1記載のプラズマディスプレイ パネルの世光面形成方法。

(3) 前記世光面の硬化は熱処理により行うごと を特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレ イパネルの世光面形成方法。

(4) 前記蛍光面の硬化は露光により行うことを 特徴とする請求項1 記載のブラズマディスプレイ パネルの蛍光面形成方法。

(5) 前記 蛍光体 スラリー被は、ポリピニルアルコールを含有し、更に キガティブ型のフォトレジストを含有しており、 装蛍光体 スラリー被を 沈降させた後、 露光、 双級することにより、 不要の蛍光体を除去することを特徴とする 請求項 4 記載のプラズマディスプレイパネルの蛍光面形成方法。

(6) 前記 第光に 禁しては 前記 基板底面 に 光 が 当 たらない 方向から 照射し、 前記 セル 陣 壁面 に 沈 降 した 蛍 光 体 の み を 悪 光 す る こ と を 特徴 と す る 額 求 項 4 ま た は 5 記 載の プラ ズ マ ディスプレ イ パ ネ ル

の世光面形成方柱。

(7) 前面板と、複数のマトリクス状又はライン状の表示要素用セルを構成するセル障壁を有する背面板とを互いに平行に対向するように配設してなるプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記セル障壁の整面にのみ蛍光面が形成されていることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

3. 発明の詳細な説明

【遺典上の利用分野】

本発明は、プラズマディスプレイパネルに係り、 特に、プラズマディスプレイパネルのセル障壁に 蛍光面を形成する方法に関するものである。

『従来の技術』

第8図は従来のDC型プラスマディスプレイパネルの1線成例を示したもので、ガラスからなる平板状の前面板11と背面板12とを互いに平行に、かつ対向して配設し、背面板12の前面には、この背面板12と両交するセル陣盤13が固着されてセル14が形成されており、このセル陣盤13により前面板11と骨面板12との関係は通当

な大きさに保持されている。また、前面仮11の 骨面倒には、関係15が形成されていると共に、 骨面板12の前面板には関係15と直交して整係 18が形成されており、開係15の周側には、蛍 光面17か算接して形成されている。

第8図に示す従来のDC型プラズマディスプレイパネルにおいては、 陽極15と陰極18との間に所定の電圧を印加して電場を形成させることにより、 前面板11と背面板12とセル降壁13との間の各セル14内で放電を生じさせる。 そして、この放電により生じる無外線が蛍光面17を発光させ、 前面板11を選過する光を観察者18が視知するようになっている。

一方、 類 8 図は従来の A C 型プラズマディスプレイパネルの 1 構成例を示したもので、 ガラスからなる 平板状の前面板 2 1 と 背面板 2 2 とを 互いに 平行にかつ対向して配扱し、 背面板 2 2 の 前面には、 背面板 2 2 に 直交する セル降壁 2 3 が固 数 されて セルを形成し、 セル降壁 2 3 により前面板 2 1 と 背面板 2 2 と の 間酸は 適当に保持されてい

る。また、特面観22の前面側には、誘電体層2 8を介して、値交する2本の電極24、25が形成されており、更にその前面側に誘電体層27 および保護層28が形成されている。そして、前面板21の骨面側には蛍光面28が形成されている。

第8回に示すような従来のAC型ブラズマディスプレイパネルにおいては、2本の電極24、25間に交流電圧を印加することにより、前面板21と背面板22とセル降壁23との間の各セル内で放電を発生させることができ、この放電により生じる紫外線が放光面28を発光させ、前面板21を透過する先を観察者30が視認するようになっている。

まて、第8図、第9図に示すような構造のDC 型またはAC型のプラズマディスプレイパネルの 蛍光間は、過常、剪面板の背面に蛍光体を含む感 光性スラリーを堕布した後、蛍光面のパターンに 対応したフォトマスクを用いて質光し、更に現像、 焼成することによって形成される。なお、感光性 スラリーとしては、例えば蛍光体、ポリビニルア ルコール (PVA)及びジアゾニウム塩を含む混合物等が用いられる。 なお、場合によっては、消息剤や界面活性剤を凝加してもよいものである。

また、第8図に示すDC型ブラズマディスプレイパネルおよび第8図に示すAC型ブラズマディスプレイパネルにおいては、食光面から発光した光は、食光面自身を透過して観察者に根認されるため、食光面の透過時に光量が減少してしまうことになる。そのため輝度を上げる目的で、セル健康の壁面に食光面を形成し、蛍光面から発光した光の反射光を視認しようとするブラズマディスプレイパネルが提案されており、その1例を第10図に示す。

第10回においては、 せル酸壁として断面台形状のセル34が形成されたスペーサ33を使用し、このスペーサ33のセル34の拡調側からスクリーン印刷あるいはスプレー等により蛍光体塗料を入れ、 セル34の反射側から吸引することにより、蛍光体塗料をスペーサ33の孔部壁面に塗布し、蛍光面も形成するようにしている。

特別平2-155142(3)

「発明が解決しようとする課題」

しかし、上記従来の世光面形成方法では、スペーサに世光面を形成する場合に世光体独科の壁布、吸引を行う必要があり、そのためにはスペーサ単体の状態で単独に世光面を形成した後に、前面板及び背面板と組み合わせることになる。そのため、前面板、背面板及びスペーサの位置合わせが寄しく困難となり、スペーサの製造に高精度な技術が要求されるという問題を生じていた。

また、当該スペーサは、通常、感光性ガラスをファ酸で穿設加工して形成されるが、現在のところ、感光性ガラスは30cm 角根度の大きさのものしかなく、近年特に要望されている大型プラズマディスプレイパネルに選応することができないものである。

更に、 プラズマディスプレイパネルの放電空間の関係は、 概ね 100~200μm 程度となされるが、 このように非常に狭い関係を設ける必要があるために、 スペーサの製造および組立作業は非常な困難を伴うものであった。

一枚を充填し、

直後に前記背面板を略重直もしくはそれ以上に 傾け、

前配蛍光体スラリー核に含有される蛍光体が耐 記せル障壁上に沈降するまで静虚し、 十分に沈降 した後乾燥し、 蛍光面を硬化させる

ことを特徴とし、また、本発明のブラズマディスプレイパネルは、前面優と、複数のマトリクス状の表示要素用セルを構成するセル類型を育する特面板とを互いに平行に対向するように配設してなるブラズマディスプレイパネルにおいて、前記セル障壁の壁面にのみ蛍光面が形成されていることを特徴とする。

[作用]

本発明によれば、セルの内部に感光性を育する 蛍光体スラリー被を充填し、その直接に背面板を 垂直に立てかけ、 飲光体がセル壁面に十分に沈降 するまで静屋し、そのまま乾燥させ、 その後、 蟹 光することにより、 飲光面を形成するようにした ので、 容易に、セル味噌の壁面に飲光面を形成す また更に、第8因及び第8因に示す従来のDC型及びAC型プラズマディスプレイパネルにおいては、セル際壁は前面板又は背面板のいずれかに取り付けられる構造となり、また、背面板には、DC型では陰極が、AC型の場合には陽極と陰極が形成されるために、従来の似光面形成方法をそのまま適用することはできないものであった。

本免明は上記の課題を解決するものであって、 セル体態の製面に容易に、かつ、正確に供先面を 形成することができる供光面形成方法を提供する ことを目的とするものである。

[課題を解決するための手段]

上記の目的を連成するために、本発明のプラズマディスプレイパネルの蛍光面形成方法は、 前面 仮と複数のマトリクス状の表示セルを構成する セル物壁を存する 骨面板とを互いに 平行に対向する ように記載してなる プラズマディスプレイパネルの前記セル障壁の壁面に蛍光面を形成する方法において、

前記背面板上の前記セル鍵整内に世光体スラリ

ることができ、その結果、反射光によるプラズマ ディスプレイパネルを得ることができ、輝度効率 を若しく高めることができるものである。

[実施例]

以下、図面を参照しつつ実施例を説明する。

第1図、第2図および第3関は、本発明のブラスマディスプレイパネルの蛍光面形成方法の1実施例構成を、DC型ブラスマディスプレイパネルの特面板に固定されたセル酸壁に蛍光面を形成する場合に適用した例を示すものである。

第1図に示すように、ガラス平面基板からなる 背面板1の前面側には前面板との間底を規制する ためのセル障壁2が格子状に固定されており、更 に背面板1の前面側には、陰極3が形成されてい る。

ここで、 セル障整2の隣口部分の内寸を a、 セル障壁2の高さをb とする。

次に、 第 2 図(a)に示すように、 セル 障 整 2 の内部に 蛍光体ステリー 板 1 0 を充填し、 底 後に 図図(b)に示すように 骨面板を垂底にたてかけ

特開平2-155142(4)

る。その後、同図(c)のように蛍光体スラリー 放10中に含有される蛍光体10aがセル障壁2 の壁面に沈降するまで計画し、その後十分に乾燥 させると同図(d)に示すように、セル降壁2の 製面に蛍光体10aを付着させることができ、これにより蛍光面を形成することができる。

なお、セル障盤2の内部へ蛍光体スラリー液1 ①を充壌する方法としては、スプレーで充壌する 方法、スクリーン印刷法、基板端部に蛍光体スラ リー被をかけ流し、その後、ゴム等からなな。 レーパ等により振き取ることによりセル障壁2の 内部へ充壌する方法等がある。これらの方法を用 いる場合、あらかじめ、基板を構らしておくこと により、充壌がよりスムーズに行えるため、充填 される蛍光体スラリー液の均一性が向上するもの である。

以上の工程を4回繰り届すことにより、セル牌 壁2の内壁4回に蛍光面を形成することができる ことは切かであるが、他の方法として、蛍光休ス ラリー胺を充填した後、背面板1を感应に保った まま回転させながら乾燥させる方法によってもセル味味2の内壁4面に蛍光面を形成することができる。但し、後者の方法によれば蛍光体の護原は、 前者の方法による場合の1/4程度となる。・

なお、感光被としては、 露光により硬化 (非常 解性化) するネガティブ型感光胺を使用した。

飲光体スラリー被の乾燥後、第3図に示すように、セル陣盤2が影となり、背面板1のセル陣壁内底部には照射されないように、光41を斜め方向から照射する。このときの照射角度 8 は、

 $\theta = a r c t a n (b/a)$

とする。上記式に基づいて求めた傾斜角ので光4 1を照射すると、セル陣盤面2aのみに光41が 照射されるので、セル陣壁面2aに沈降した蛍光 体10aのみが露光、硬化される。

当該電光を上述した第2図の工程後に各セル除 製に対して行うと、セル稼蛄2a上の全ての蛍光 体層が硬化されることになる。また、各電光毎に 環像を行うことにより、 沈降時に沈降しきらずに 基板底面に付着してしまった蛍光体は除去され、

セル障壁2a上にのみ蛍光体層を形成することが できる。

なお、世光体を硬化させるには熱処理により硬化させてもよいものである。 但し、 多色の場合には選択的に世光体を充填し、 硬化させる必要があることは当然である。

以上の工程をチャートとして示すと第4図のようになる。

セル障壁に囲まれたセル形状が第6図のように 円形の場合には、上述したように背面板1′を態 取に保ったまま団転させて蛍光体を沈降させ、そ の後、上記の角度8を保持したまま背面板1′を 団転させながら露光するようにすれば、セル律型 面2′のみに蛍光面を形成させることが可能であ

また、第6国に示すように、セル形状が矩形の場合には、第1回のaが長辺と短辺によって異なるため、セル形状が円形の場合と同様の方法では、セル陣壁2に付着した蛍光体層に対して均一に輝光できない。そのため、長辺方向と短辺方向の場

合で各々照射角度を変え、 背面板を 8 0 でずつ回 転させながら露光を行うようにすればよい。

更に、各セルに、例えば、赤(R)、 青(B)、 様(G) 等の複数色の蛍光体を形成させる場合に は、第7図に示すように、所定のパターンの位置 のみに関口42が形成されたマスク43を背面仮 1の上方に配置して、所望のセル陣壁面2aのみ を載光し、これを各色毎に第4図の工程を繰り返 すことにより、複数色の蛍光面を形成させること ができることは明かである。また、スクリーン印 解等であらかじめ所望の位置にのみ食光体を沈降 させておき、各色のセル障壁面2aを同時に鮮光 するようにしてもよい。

最後に、 セル降勢面2 a 上に形成された蛍光体 10 a の発光輝度を上げるために、 焼成して感光 体を実質的に体生させる。

なお、以上の実施例において使用し得る蛍光体 としては、赤色としてYaOs: Bu, YaSiOs : Bu, YaAlaOs: Bu, Zns(POs)s: Mn, YBOs: Bu, (Y, Gd) BOs: Bu, GdBOa: Eu, ScBOo: Eu, LuBOo: Bu等があり、青色としてYeSiOo: Ce, CaWO4: Pb, BaMgAii4Oo: Bu等があり、緑色としてZneSiO4: Mn, BaAlie Oio: Mn, SrAlisOio: Mn, CaAlie Oio: Mn, YBOo: Tb, BaMgAli4Oo: Mn, LuBOa: Tb, GdBOa: Tb, ScBOo: Tb, SroSioOoCla: Eu等があ

また世光体を分散させるフォトレジストとしては、 P V A - A D C、 P V A - ジアゾニウム塩等を使用することができる。 そのスラリー被中の溶鉄としては、水、アルコール等を使用することができる。 スラリー被中の蛍光体量は、 20~80 重量%であり、ビヒクル量は0.5~15 重量%である。

以上においてはDC型プラズマディスプレイパ ホルの平面基板についてのみ説明したが、AC型 についても同様に実施できることは当然である。 以下に具体例を示す。

ガラス基板上に透明電極を無登法により、 幅 2 0 0 μm、 ピッチ 3 0 0 μm で形成し、 そのスペース部にライン障壁を、 幅 1 5 0 μm、 高 5 1 4 0 μmで第 1 1 図に示すように形成した。

並光体として、 2 n ± S i O 4: M n (緑色) 4 O 重量%と P V A − ツァゾニウム均 1 O 重量%とを水に加えて感光性散光体験料を作成した。

この独特をガラス接収上の各ラインは壁内にゴム型スキージを用いて充塡し、ラインは壁が水平となるように基収を垂直に立てかけて沈弊、乾燥させた後、マスクを用いて所定のライン障壁のみ、顧明角的45°(=arctan(140/159))で開光した。更に、約40℃の温水で現像した後、150℃で10分間の硬膜乾燥を行った。この工程を1ラインにつき2回、即ち両側について行った。以上の工程をR, G. Bの3色について計6回行った。

その結果、ライン陣襲面のみに厚さ約20μm の蛍光面が選択的に形成されたプラズマディスプ レイパネルを得ることができた。

[具体例1]

ガラス基板上にスクリーン印刷により N i 電極を幅 3 0 0 μm で形成し、 セル陣壁を高さ 2 0 0 μm、 概1 5 0 μm、 ピッチ 5 0 0 μm、 内寸 3 5 0 μm の正方形マトリックス構造で形成した。

飲光体として、 2 n ≥ S J O 4: M n (緑色) 4 O 重量%と P V A − ジアゾニウム塩 1 O 重量%と を水に加えて感光性散光体強料を作成した。

この強料をガラス基板上の各セル陣壁内にゴム製スキージを用いて充填し、 強直にに立てかけて沈降、乾燥させた後、マスクを用い、所定の位置のみ照射角度約30°(=arctan(200 μ m / 350 μm))で電光した。 さらに、 約40 での温水で現像した後150 でで10分間の硬焼を行った。 この工程を1セルについて4回、をた、R、G、B各色計3回の12回行った結果、セル障壁面のみに厚き約20μmの蛍光面が選択的に形成されたブラズマディスプレイパネルを得ることができた。

[具体例2]

このように、本実施例においては、セル障壁の 壁面に容易にかつ箱皮よく蛍光面を形成すること が可能となり、蛍光面の反射光を視認することに より、輝度効率のよいブラズマディスプレイパネ ルを得ることができる。

なお、以上の実施例においてはセルがマトリクス状に配置されたプラズマディスプレイパネルについて説明したが、本発明は、セルがライン状に配置されたプラズマディスプレイパネルにも同様に適用できるものである。

[発明の効果]

以上述べたように、本発明に係るプラズマディスプレイパネルの食光面形成方法は、セルの内部に、感光性を育する食光面スラリー被を充填し、その直後に背面板を垂直にたてかけ、食光体が、セル障壁に十分に沈降するまで静度し、そのままで、似させ、硬化させて食光面を形成するようにしたもので、ガラス基板に形成されたセル障壁に対したも、容易にかつ正確に食光面を形成する口度が平のできる。その結果、反射光を視認する間度効率の

特期平2-155142(6)

よい ブラズマディスプレイ パネルを得ることがで きる 等の効果を奏するものである。

また、 蛍光面の硬化は、 輝光により行ってもよいし、 無硬化させてもよいものである。

4. 図面の原単な説明

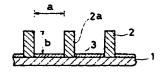
第1回はセル降壁が形成された基板の機断面図、第2回は世光面の形成工程を説明する図、第3回は電光状態を示す図、第4回は本発明の工程をチャートとして示した図、第5回はセル形状が知形ののセル降壁を示す図、第7回はマスクを用いた野光を説明する図、第8回は従来のDC型プラズマディスプレイパネルを示す図、第8回は従来のAC型プラズマディスプレイパネルを示す図、第10回は従来のスペーサーの断面を示す図、第11回回は従来のスペーサーの断面を示す図、第11回回を示す図、第11回回を示す図とある。

1 … 背面板、 2 … セル障壁、 2 a … セル障壁面、 3 … 格極、 1 0 … 蛍光体スラリー核、 1 0 a … 蛍光体スラリー核 数物、 1 0 b … 蛍光体スラリー核

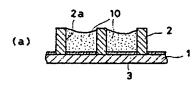
上ずみ被、11…前面板、12…骨面板、13… セル障壁、14…セル、15…腐極、16…陰極、 17…蛍光面、18…観察者、21…前面板、2 2…骨面板、23…セル降壁、24、25… 電極、 26、27…競団体層、28…保積層、29…団 光面、30…観察者、31…前面板、32…骨面 板、33…スペーサ、34…セル、35…扇極、 38…陰極、37…観察者、41…光、42…マ スクの閉口、43…マスク、6…照射角、61… 前面板、82…骨面板、83…ライン障壁、85… …腐極、86…陰極、87…観察者。

出 願 人 大日本印刷株式会社 代理人 弁理士 曹 井 英 雄 (外5名)

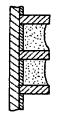
第 1 図



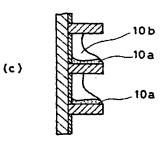
第 2 図



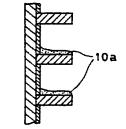
(b)



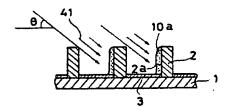
第 2 図



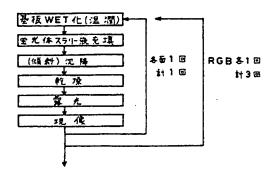




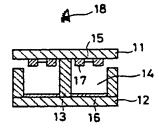
第 3 図



第 4 図

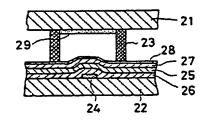


第 8 図

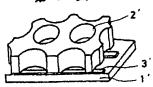


第 9 図

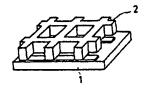




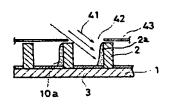
第 5 図



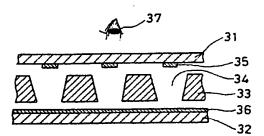
第 6 図



第 7 図



第 10 図



特間平2-155142(8)

手 焼 補 正 杏(自発)

平成 1年 日報 24日

特許庁長官 吉 田 文 穀 殿

- 事件の表示
 昭和63年特許顧第309418号
- 2. 発明の名称 プラズマディスプレイパネル およびその蛍光面形成方法
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

名 称 (288) 大日本印刷株式会社

代表者 北 島 義 俊

4. 代 瑶 人

住 所 東京都台東区上野1丁目18番115 西楽堂ビル(7階)梓特許事務所 A

氏 名 (9598) 弁理士 管 井 英 雄

5、 補正により増加する額求項の数 な し

6. 補正の対象 図面(第4図)

7. 補正の内容 別紙の通り



第 4 図

63

66

第 11 図

,67

